

3.4. Ersatzschaltbild, Zusammensetzung und Abschaltung

Wir haben die Strom-Spannungs-Kurve der betrachteten Zelle hergeleitet:

$$I = I_0 [e^{\frac{qV}{kT}} - 1] - I_L$$

wobei

$$I_0 = A \left[\frac{qD_e n_i^2}{L_e N_A} + \frac{qD_h n_i^2}{L_h N_D} \right]$$

der Sättigungsstrom ist und der Lichtinduzierte Strom

$$I_L = qAG \left[L_e + W + L_h \right]$$

Von den mittleren freien Weglängen L_e, L_h (wenig von der Breite $W \ll L_e, L_h$ der Verarmungszone) und der e^- -Loch Erzeugungsrate G abhängt. Die anderen Variablen oben sind:

$D_{e,h}$: Diffusionskonstante e^0, h

q : Elementarladung

A : Fläche der Solarzelle

n_i^2 : intrinsische Konzentration

N_A, N_D : Dotierkonzentration des Akzeptoren+Donatoren

Bei genauer Betrachtung fällt auf, daß der Diodenstrom $I_0 [e^{qU/kT} - 1]$ dem Lichtgenerierten Strom I_L entgegenwirkt.

In der Tat führt I_0 auch von der Rekombination in den quasi-neutralen Gebieten außerhalb der Raumladungszone her.

Betrachtet man zusätzlich noch die Rekombination durch Fallen in die Raumladungszone, kommt sogar noch ein weiterer Sättigungsstrom hinzu.

Aus dem alten I_0 wird I_{01} , der neue Term hat den Faktor I_{02} und einen "Idealitätsfaktor" $n=2$ der Diodenkurve:

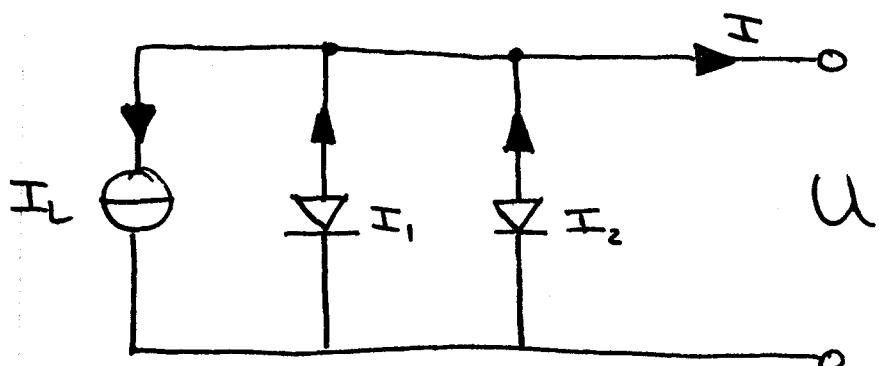
$$I = I_{01} [e^{qU/kT} - 1] + I_{02} [e^{qU/2kT} - 1] - I_L$$

Wobei der I_{02} Term - vor allem bei höheren Spannungen in gutem Material sub-dominant gegenüber dem I_{01} Term ist.

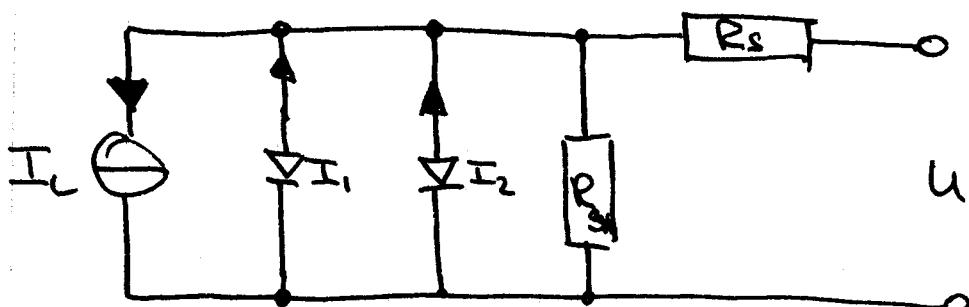
Nimmt man an, daß G_1, L_1, L_2 und W in 1. Näherung konstant sind, kann man vereinfachend schreiben

$$I_L = \text{const. } G_1$$

Und ein einfaches Ersatzschaltbild des Zelle ist



Was fehlt, ist der Widerstand des Kontaktes (Serienspannungsabfall) R_S und die Tatsache, daß der Widerstand von der Vorder zur Rückseite produktionsbedingt nicht ∞ ist. Er heißt Shunt Widerstand R_{SH} und ist parallel geschaltet:



$$I = I_{01} [e^{\frac{q(V+IR_S)}{kT}} - 1] + I_{02} [e^{\frac{q(V+IR_S)}{2kT}} - 1] + \frac{(V+IR_S)}{R_{SH}} - I_L$$

R_s ist im mS2 Bereich, R_{SH} sollte deutlich $> 10 \Omega$, typisch mehrere 100Ω sein [wobei der Einfluß von R_{SH}] bei Werten $> 10 \Omega$ schon recht gering ist.

Reihenschaltung

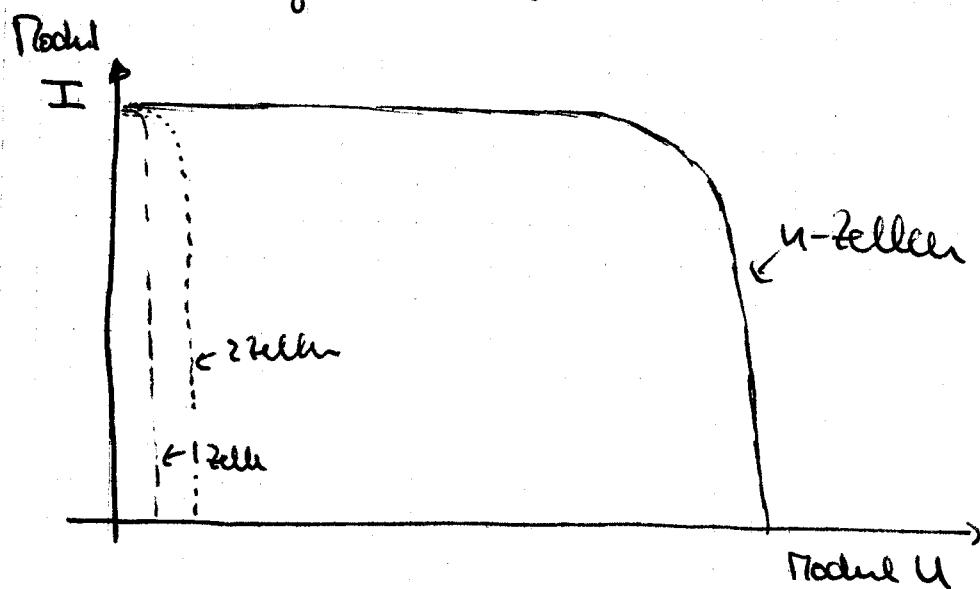
Um auf höhere Spannungen zu kommen, werden Zellen in Reihe geschaltet:



$$\Rightarrow I = I_1 = I_2 = \dots = I_n$$

$$U = \sum_{i=1}^n U_i$$

Und die RockKernlinie kann im Fall von n identischen Zellen einfach aus den EinzelKernlinien zusammengesetzt werden:

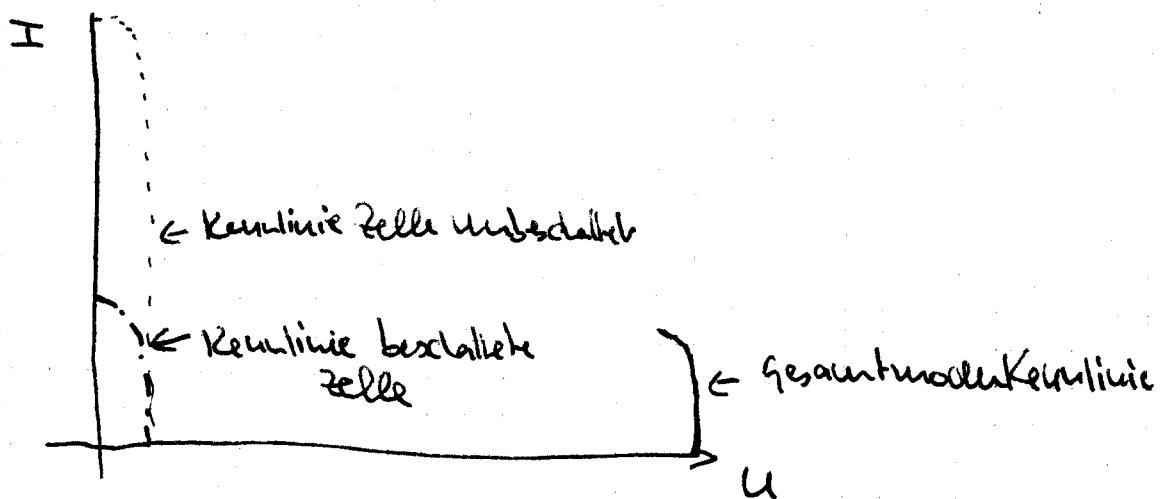


Abschattung

Nehmen wir als Bsp an, daß eine Zelle zu 75%. abgeschattet ist und das Modul insgesamt aus 36 Zellen besteht. Dann ist

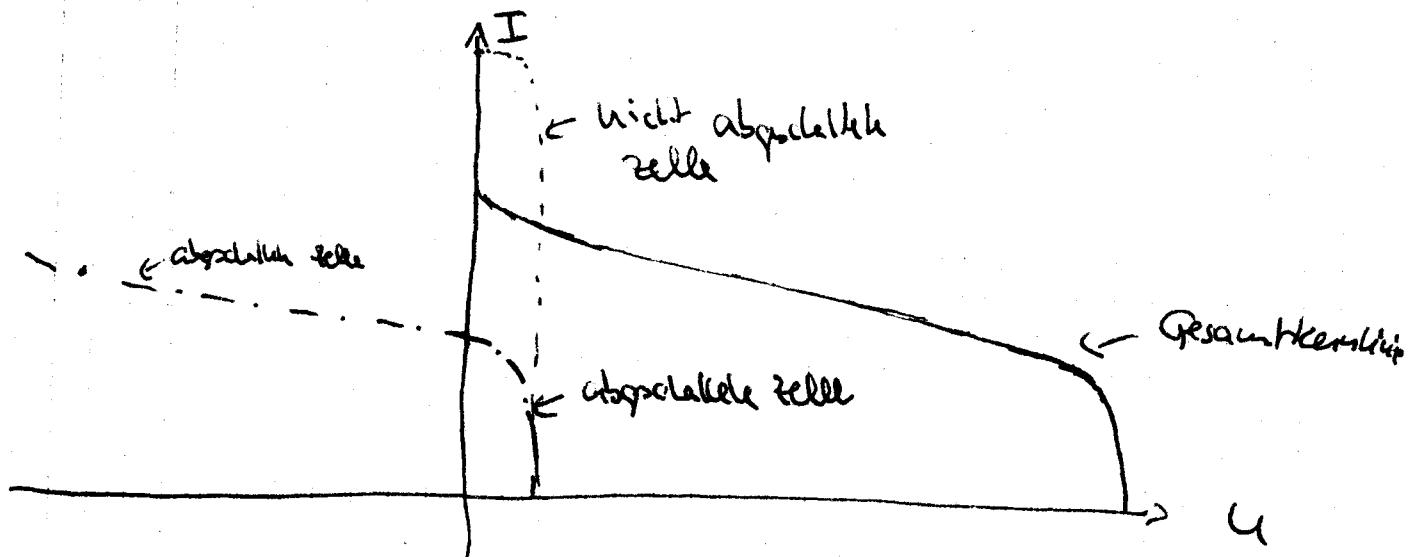
$$U = U_a(I) + 35U_b(I)$$

Und man fängt am Leisfachen von $I=0$ an, die RockKernlinie zu konstruieren:



Bis zum Kirschhoffpunkt der beschalteten Zelle ist die Konstruktion nicht schwierig, allerdings gelingt dies nur für ein kurzes Stück der Nodalkurve.

Offensichtlich muß, um die Kurve zu vervollständigen, ein größerer Strom durch die abgeschaltete Zelle als über Kirschhoffpunkt? Das geht aber nur bei negativer Spannung an dieser Zelle? Unsere Zelle wird zum Verbrauch?



Die Nodulleistung nimmt durch Abschaltung rapide ab. Obwohl nur 2% des Noduls in unserem Beispiel abgeschaltet waren, sinkt die Nodulleistung um ca. 70%. Dabei kann die abgeschaltete Zelle soviel Leistung aufnehmen, daß sie durch Überhitzung zerstört werden kann?

Um dies zu verhindern werden parallel zu den einzelnen Zellen oder aber Gruppen von Zellen Bypassdioden geschaltet. Sie begrenzen die negative Spannung auf einer abgeschalteten Zelle.